04;10;12 Механизм эмиссии электронов в открытом разряде

© А.П. Бохан, П.А. Бохан

Институт физики полупроводников СО РАН, Новосибирск

Поступило в Редакцию 16 октября 2000 г.

Исследовано влияние искусственной фотоподсветки из дрейфового пространства, вызванной дополнительным разрядом между анодом и коллектором электронов, на ток открытого разряда. Исследование проведено для непрерывного, квазинепрерывного и импульсного режима генерации электронного пучка в диапазоне токов от 1 mA/cm² до 10 A/cm². Установлено, что энергетическая эффективность воздействия дополнительного разряда на ток пучка выше, чем энергетическая эффективность самого пучка. Сформулирован вывод о том, что фотоэмиссия является основным поставщиком электронов в открытом разряде.

Открытый разряд (OP), генерирующий электронный пучок, является предметом интенсивных исследований. Одним из важнейших является вопрос о природе эмиссии электронов с катода в OP. Ранее считалось, что основным механизмом, обеспечивающим ток пучка в OP, является фотоподсветка из дрейфового пространства [1–5]. Позднее эта модель была подвергнута критике, главным образом в работах [6–8], в которых роль фотоподсветки была сведена к обеспечению равномерности зажигания OP на его ранней стадии при плотности тока $j < 10^{-4}$ A/cm². В дальнейшем до плотностей тока порядка $j \leq 10^{-1}$ A/cm² поддержание разряда осуществляется за счет ионизации в поле, провисающем за анодную сетку в дрейфовое пространство. Затем эта стадия перерастает в аномальный тлеющий разряд, во время которого и генерируется основная масса электронов пучка [9,10].

Рамки данного издания не позволяют провести детальный анализ результатов работ [6–10]. Этот анализ авторы планируют представить в развернутой статье в ЖТФ. Здесь мы только упомянем, что доказательства, приведенные в работах [6–10], являются косвенными и не могут служить основанием для однозначного заключения о природе электронной эмиссии в ОР. Основные же усилия в данной работе были направлены на постановку прямых экспериментов по изучению

7

влияния фотоподсветки из дрейфового пространства на вольт-амперные характеристики (BAX) в OP.

С этой целью обычная конструкция ячеек для реализации ОР (катодсетчатый анод-дрейфовое пространство-коллектор электронов) была дополнена второй сеткой, установленной в дрейфовом пространстве на расстоянии 2 mm от анодной сетки. Длина дрейфового пространства составляла 20 mm. Расстояние катод-анодная сетка было равно 1 mm, характерный размер ячеек в сетках 0.2 mm. В экспериментах по изучению влияния фотоподстветки из дрейфового пространства обе сетки находились под одинаковым потенциалом. Это позволило свести к минимуму провисание поля, приложенного к промежутку катод-анод, в область дрейфового пространства за второй сеткой, и наоборот, поля этого дрейфового пространства в ускорительный зазор. В результате, усиливая фотоподсветку из дрейфового пространства путем поддержания в нем газового разряда, можно изучать ее прямое влияние на свойства ОР. В установке использовался полированный катод из нержавеющей стали диаметром 13.5 mm и перфорированный анод диаметром 12.5 mm. Рабочий газ гелий марки ВЧ дополнительно очищался ловушкой из активированного угля.

Исследовались три режима горения ОР.

1. Непрерывный режим с плотностью тока до 5 mA/cm².

2. Квазинепрерывный режим с плотностью тока до 1 A/cm^2 и типичной длительностью прямоугольного импульса $10 \,\mu\text{S}$.

3. Импульсный режим, осуществляемый при разряде емкости 600 pF через ускорительный зазор при плотности тока до 10 A/cm².

Для того чтобы исключить из рассмотрения переходные процессы, связанные с зажиганием разряда, в режимах 2 и 3 в зазоре одновременно поддерживался инициирующий непрерывный разряд с плотностью тока 1...2 mA/cm². В этих условиях, если следовать выводам работ [8,9], влияние фотоподсветки из дрейфового пространства не должно проявляться вообще.

На рис. 1 соответственно кривыми I, 2 показаны зависимости тока разряда I_2 в цепи 2-я сетка-коллектор и тока I_3 в цепи катод-анод, т. е. в ускорительном зазоре, от напряжения U_2 , приложенного к промежутку 2-я сетка-коллектор. Напряжение, приложенное к ускорительному зазору, составляло $U_3 = 1040$ V, давление гелия $p_{\text{He}} = 11$ Тогг. Кривые I', 2' демонстрируют те же зависимости для квазинепрерывного режима при



Рис. 1. Зависимость I, I' тока разряда в цепи 2-я сетка-коллектор I_2 и тока 2, 2' в ускорительном зазоре I_3 от напряжения на коллекторе. I, 2 — непрерывный режим; I', 2' — квазинепрерывный режим.

 $U_3 = 2400$ V, $p_{\text{He}} = 16$ Torr. Во всех случаях коллектор находился под положительным относительно второй сетки потенциалом.

На рис. 2 показаны зависимости прироста тока в процентах от отношения P_p/P_d , где P_p — мощность разряда, вычисляемая из данных рис. 1, а P_d — мощность, рассеиваемая быстрыми электронами при пересечении дрейфового пространства, рассчитываемая по известным методикам [5,11,12].



Рис. 2. Зависимость относительного прироста тока в зазоре $\Delta I_3/I_{30}$ от относительной мощности, вводимой в дрейфовое пространства P_p/P_d (1, 2) и I_3/I_{30} от тока в зазоре (3): 1 — непрерывный режим, 2 — квазинепрерывный режим; 3 — импульсный режим.

Энергетические потери электронов keV-энергий вычисляются с точностью до 50%. Тем не менее из данных рис. 2 видно, что при мощности дополнительного разряда, как правило, меньшей, чем мощность, рассеиваиваемая пучком, ток в цепи катод–анод удваивается. Особо следует отметить, что это удвоение происходит при напряжении дополнительного разряда, исключающем размножение электронов в цепи 2-я сетка–коллектор, т. е. в условиях строго несамостоятельного разряда, поддерживаемого пучком быстрых электронов. Такой тип разряда влияет

В импульсном режиме эксперименты с дополнительной фотоподсветкой затруднены для интерпретации, так как при распространении в слабоионизированном газе импульсного пучка малой длительности генерируются индукционные токи большой величины. В результате глубина проникновения пучка становится значительно меньше, а мощность фотоподсветки значительно больше, чем это следует из расчета энергетических потерь. Поэтому изучение влияния фотоподстветки проводилось в два этапа. Вначале измерялись ВАХ ОР с плавающим потенциалом сеток 1, 2 [13] и величина плавающего потенциала на этих сетках относительно коллектора. Затем измерялась ВАХ разряда с заземленными сетками. Отличие этих режимов состоит в том, что между коллектором и сеткой в случае плавающего потенциала последней протекает дополнительный ток, обусловленный стеканием зарядов с сетки. Оказалось, что в непрерывных и квазинепрерывных пучках величина плавающего потенциала U составляет 15...20 V, а воздействие этого потенциала и обусловленного им дополнительного тока на ВАХ точно такое же, как и влияние U2 в случае независимого дополнительного разряда в цепи 2-я сетка-коллектор, рассмотренного выше.

В импульсном режиме величина U существенно нестационарна и ведет себя сложным образом. В период развития токовой части U = 200...400 V, а превышение тока OP с плавающим потенциалом сетки над током с заземленной сеткой, как и в непрерывном разряде, составляет 30...50%.

С учетом изложенного для проверки влияния дополнительной подстветки на коллектор подавался потенциал U_k относительно заземленных сеток (1, 2), не вызывающий самостоятельного разряда в том числе и при воздействии пучка. Измерялась ВАХ импульсного ОР как с подачей этого потенциала, так и без него. На рис. 2 кривой 3 показана зависимость прироста тока I_3/I_{30} при подаче $U_k = -300$ V от тока I_{30}

при $U_k = 0$. Эта зависимость носит немонотонный характер, однако во всех случаях прирост тока не ниже, чем от дополнительной подсветки в ОР с плавающим потенциалом сеток. Это свидетельствует в пользу того, что и в импульсном режиме ток открытого разряда обусловлен фотоэмиссией электронов под действием ультрафиолетовой подсветки из дрейфового пространства.

Таким образом, прямые эксперименты по изучению влияния подсветки из дрейфового пространства показали, что в широком диапазоне условий, а именно в импульсном, квазинепрерывном и непрерывном режимах в диапазоне токов от 1 mA/cm² до 10 A/cm², ток открытого разряда обусловлен фотоэмиссией с катода. Поэтому открытый разряд не является известным аномальным разрядом, как это утверждается в работах [9,10]. В частности, это проявляется в том, что плотность тока в ОР более чем на порядок уступает плотности тока в аномальном разряде. Детальное сравенине ОР с аномальным, включая свойства ВАХ, будет дано в последующей публикации.

Список литературы

- [1] Бохан П.А., Колбычев Г.В. // ЖТФ. 1981. Т. 51. В. 9. С. 1823–1831.
- [2] Колбычев Г.В., Самышкин Б.А. // ЖТФ. 1981. Т. 51. В. 10. С. 2031–2037.
- [3] Колбычев Г.В., Пташник Н.В. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 9. С. 104–110.
- [4] Бохан П.А. // ЖТФ. 1991. Т. 61. В. 6. С. 61–68.
- [5] Arlantsev S.V., Borovich B.L., Buchanov V.V. et al. // Journal of Russian Laser Research. 1995. V. 16. N 2. P. 99–119.
- [6] Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. В. 17. С. 33-37.
- [7] Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 1995. Т. 21. В. 20. С. 37-40.
- [8] Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 1996. Т. 22. В. 13. С. 17-21.
- [9] Сорокин А.Р. // ЖТФ. 1998. Т. 68. В. 3. С. 33-38.
- [10] Клименко К.А., Королев Ю.Д. // ЖТФ. 1990. Т. 60. В. 9. С. 138–142.
- [11] Сыцко Ю.Н., Яковленко С.И. // Физика плазмы. 1976. Т. 2. № 1. С. 63-71.
- [12] La Verne L.A., Mozumder A.J. // J. Phys. Chem. 1985. V. 89. N 20. P. 4219– 4225.
- [13] Сорокин А.Р. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 23. С. 92-95.